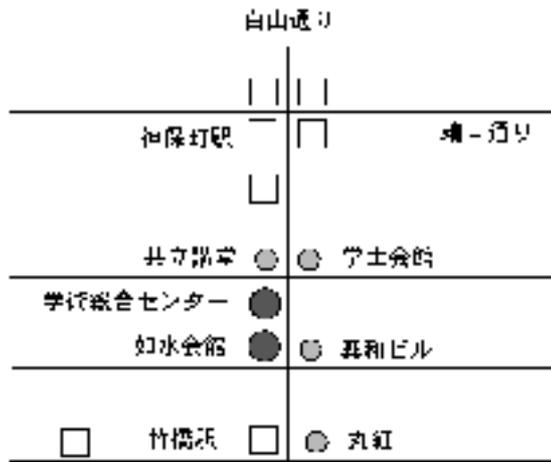


第一回 MAST21 フォーラム

日時： 平成13年6月1日（金） 13:00 - 16:50

場所： 学術総合センター 千代田区一ツ橋2丁目1-2（電話 03-4212-2000）



【最寄り駅】

地下鉄 東西線

竹橋駅徒歩

歩4分

地下鉄 半蔵門線/三田線

/新宿線

神保町駅徒歩3分

（地図中四角印は駅出口）

プログラム

13:00-13:15	MAST21 開設の挨拶	石田 清仁
13:15-13:45	スピンエレクトロニクスデバイス創製に向けて	猪俣浩一郎
13:45-14:15	新規巨大磁歪材料	深道 和明
14:15-14:30	組織制御による材料開発 -ケーススタディ-	石田 清仁
14:30-15:00	新型強磁性形状記憶合金とその熱磁駆動素子 応用への可能性	貝沼 亮介
15:00-15:40	休憩	
15:40-16:10	薄膜配線デバイスの信頼性向上に向けて	小池 淳一
16:10-16:50	燃料電池周辺要素材料の開発動向	
	（1）水素貯蔵材料	岡田 益男
	（2）天然ガス改質による 水素製造システム用セラミックス	高村 仁

フォーラム後、懇親会を行います。（17時30分から19時30分）

懇親会会場 如水会館（学術総合センター隣）

懇親会費 8000円